

リトリート学習会 2021 プログラム

日程：2021年3月5日（金）～6日（土）

ウェブ開催

第1日目	第2日目
<p>9:30-9:40 趣旨説明(10分) 田畑 仁(東大)</p> <p>司会 徳田 崇(東工大)</p> <p>薄膜工学の基礎</p> <p>9:40-10:30 薄膜の基礎(50分) 近藤高志(東大)</p> <p>10:40-11:30 薄膜の応用(50分) 北川雅俊(阪大)</p> <p>薄膜評価・作製法(1)</p> <p>11:40-12:30 物理気相成長(50分) 須田 淳(名大)</p>	<p>司会 山本哲也(高知工科大)</p> <p>薄膜評価・作製法(2)</p> <p>9:30-10:20 薄膜の化学的性質(50分) 徳田 崇(東工大)</p> <p>10:30-11:20 組成・状態評価(50分) 宮崎誠一(名大)</p> <p>薄膜の機能と応用(2)</p> <p>11:30-12:20 半導体薄膜 ～シリコン～(50分) 浅野種正(九大)</p>
<p>12:30-13:20 昼休み</p>	<p>12:20-13:20 昼休み</p>
<p>司会 吉田貞史(産総研)</p> <p>13:20-14:10 力学的・機械的性質の評価(50分) 佐々木信也(東京理科大)</p> <p>14:20-15:10 結晶構造評価(50分) 酒井 朗(阪大)</p> <p>15:20-16:10 化学気相成長(50分) 杉山正和(東大)</p> <p>司会 八瀬 潔(産総研)</p> <p>薄膜の機能と応用(1)</p> <p>16:20-17:10 薄膜の光学的性質(50分) 潮嘉次郎(ニコン)</p> <p>17:20-18:10 有機薄膜(50分) 関谷 毅(阪大)</p>	<p>司会 大矢 忍(東大)</p> <p>13:20-14:10 半導体薄膜 ～化合物～(50分) 藤原康文(阪大)</p> <p>14:20-15:10 誘電体薄膜(50分) 大見俊一郎(東工大)</p> <p>15:20-16:10 磁性薄膜(50分) 斉藤 伸(東北大)</p> <p>薄膜評価・作製法(3)</p> <p>16:20-17:10 膜厚・形状評価(50分) 田畑 仁(東大)</p> <p>17:10-17:15 閉会挨拶 近藤高志(東大)</p>